

産業構造審議会知的財産分科会

第4回商標制度小委員会

議事次第・配布資料一覧

日 時：平成30年12月27日（木）10時00分開会
会 場：特許庁庁舎7階 庁議室

（議事次第）

1. 公益著名商標の通常使用権に係る許諾制限の見直しについて
2. 国際商標登録出願に係る手続補正書の提出期間の見直しについて
3. 店舗の外観・内装の商標制度による保護について

（配布資料）

議事次第・配布資料一覧

委員名簿

- 資料1 公益著名商標の通常使用権に係る許諾制限の見直しについて（案）
- 資料2 国際商標登録出願に係る手続補正書の提出期間の見直しについて（案）
- 資料3 店舗の外観・内装の商標制度による保護について（案）
- 参考資料1 国際商標登録出願に係る手続補正書の提出期間の見直しイメージ
- 参考資料2 店舗の外観・内装の保護状況